REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten	:	LPPM UNIVERSITAS ANDALAS Gedung Rektorat Lantai 2, Kampus UNAND Limau Manis, Padang
Untuk Invensi dengan Judul	:	METODE PEMBUATAN FOTOKATALIS KOMPOSIT NANOHIBRID MULTILAYER ZnO-SiO_2
Inventor	:	Prof. Dr. Yetria Rilda Dr. Anthoni Agustien Dr. Syukri
Tanggal Penerimaan	:	17 Desember 2020
Nomor Paten	:	IDS000004057
Tanggal Pemberian	:	09 Agustus 2021

Perlindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten)

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Paten, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

Dra. Dede Mia Yusanti, MLS.
NIP. 196407051992032001